L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	747	438/270-272,589.ccls.	USPAT;	2003/06/30 08:22
			US-PGPUB	
2	58	(US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 09:54
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB	
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or		
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	İ	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or		
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or		
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		İ
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
]		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
ļ		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or US-20010024851-\$).did.		
3	58	((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 09:55
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	
ļ		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	EPO; JPO;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	DERWENT; IBM TDB	
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or	1011-100	
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
Į		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
ĺ		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or]
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		1
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
	·	US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
ļ		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
Ì		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
Í	1	US-20010024851-\$).did.) and etch\$4		
				

4	36	(((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 09:56
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	
İ		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM_TDB	
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or		
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
•		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
1		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
		US-20010033121 \$ 01 US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4))		
6	36	((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 09:57
6	36	US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	2003/00/30 03:37
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM TDB	
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or	1511-155	
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6031469-\$ or US-6096636-\$ or US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-01U35/8-3/.Q1Q. OI (US-2UU3UU/3209-3 OI		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or	1	
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or	1	
		US-20010038121-\$ or		
	1	US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
	ı	//GVD) /-h-mi162		
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4))) and (mask\$4 or resist or photoresist)		

(,	Y
7	28	(((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 10:14
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
	1	US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM TDB	
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or	_	1
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
}				
	İ	US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
	İ			
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
1		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		1
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		+
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		1
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
		•		1
		US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) and		
1				1
1		((SiO2) or (Si? adj O?sub2) or (silicon		
		adj2 (oxide or dioxide)))		
9	1	(((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 10:16
1 -	1	US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	
			· ·	
	i	US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM TDB	i
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or	_	
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or	1	
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
	1	(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
1		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
-				
1		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
1		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
1				
	1	US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		1
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
1	1	US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
1	1			Í
		((CVD) or (chemicals) adia denosits()))		1
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) and		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) and ((SiO2) or (Si? adj O?sub2) or (silicon		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) and		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) and ((SiO2) or (Si? adj O?sub2) or (silicon		

8	17	((((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 10:39
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM TDB	
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or	_	
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
	j	US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
	i	US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
	1	US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or	•	
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
	İ	US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
		US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) and		
		((SiO2) or (Si? adj O?sub2) or (silicon		
		adj2 (oxide or dioxide)))) and ((RIE) or		
		(ion adj3 etch\$4))		
10	2	("5977579").PN.	USPAT;	2003/06/30 10:23
			US-PGPUB;	
			EPO; JPO;	
			DERWENT;	
			IBM TDB	

11	1/1///// 6004000 4		T = 2.00
11 11	(((((())	USPAT;	2003/06/30 10:46
	US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	
	US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
	US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
	US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM TDB	
	US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or	1011100	
]
	US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		İ
	US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
	US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
	US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		l i
	US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
	US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
	US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
	(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
	US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
	US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		İ
	US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		}
	US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
	US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
	US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
	US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
	US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
	US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
1	US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
	US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
			ļ
	US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
	US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
	US-20010038121-\$ or		
	US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
	((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
	and (mask\$4 or resist or photoresist)) and		
	((SiO2) or (Si? adj O?sub2) or (silicon		
	adj2 (oxide or dioxide)))) not		
į į	((((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or		
i l	US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or		
	US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or		
	US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or		
	US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or		
	US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
	US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
	US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
	US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
	US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
	US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
	US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
	(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
]	US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
	US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
	US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
	US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
	US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		ļ
	US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or	-	
	US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
	US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
	US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
	US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		İ
	US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
	US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or	ļ	
]]	US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or	1	
	US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or	į	
	US-20010038121-\$ or		
	US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
	((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
	and (mask\$4 or resist or photoresist)) and		1
	((SiO2) or (Si? adj O?sub2) or (silicon		į.
	adj2 (oxide or dioxide)))) and ((RIE) or		
	(ion adj3 etch\$4)))		
L	(10. days clemys///		

10		T / / / / / / COO COO A		000010-1-
12	8	(((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or	USPAT;	2003/06/30 10:46
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	US-PGPUB;	
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM_TDB	
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or		
	İ	US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or]
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
		US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) not		
		((((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or		
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or		
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or		
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or		
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or		
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or		
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or	-	
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
		US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
		and (mask\$4 or resist or photoresist)) and		
		((SiO2) or (Si? adj O?sub2) or (silicon		
		adj2 (oxide or dioxide))))		

5	22	(//IIS=6291298=\$ or IIS=6229699=\$ or	IICDAT.	2003/06/20 10-51
	~~	(((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or	USPAT; US-PGPUB;	2003/06/30 10:51
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or	EPO; JPO;	
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	DERWENT;	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or	IBM TDB	
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or	_	
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		1
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or (US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or		
		US-20010038121-\$ or		
		US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) not ((((US-6291298-\$ or US-6228698-\$ or		
		US-6239465-\$ or US-6252277-\$ or		
		US-6211018-\$ or US-6211019-\$ or		
		US-6204127-\$ or US-6121089-\$ or	1	
		US-5817558-\$ or US-4003126-\$ or		Ì
		US-3975221-\$ or US-4408384-\$ or		
		US-4503598-\$ or US-5945707-\$ or		
		US-6037194-\$ or US-6518129-\$ or		
		US-6511886-\$ or US-6521498-\$ or		
		US-6534365-\$ or US-6534367-\$ or		
		US-6440800-\$ or US-6444528-\$ or		
		US-6429078-\$ or US-6433385-\$ or		
		US-6358800-\$ or US-3924265-\$).did. or		
		(US-4914058-\$ or US-5082795-\$ or		
		US-5183774-\$ or US-5283201-\$ or US-5330927-\$ or US-5366914-\$ or		
		US-5376575-\$ or US-5399516-\$ or		
		US-5424231-\$ or US-5468663-\$ or		
		US-5616510-\$ or US-5648283-\$ or		
		US-5801089-\$ or US-5817552-\$ or		
		US-5972754-\$ or US-6020250-\$ or		
		US-6033957-\$ or US-6051468-\$ or		
		US-6051469-\$ or US-6096636-\$ or		
		US-6103578-\$).did. or (US-20030073289-\$ or		
		US-20030096479-\$ or US-20030068864-\$ or		
		US-20020137291-\$ or US-20020160573-\$ or		
		US-20030020102-\$ or US-20020140026-\$ or		
		US-20020022324-\$ or US-20010053575-\$ or US-20010038121-\$ or	1	
		US-20010038121-\$ 01 US-20010024851-\$).did.) and etch\$4) and		
		((CVD) or (chemical\$3 adj4 deposit\$4)))		
13	12		USPAT;	2003/06/30 10:59
		US-5801089-\$ or US-5648283-\$ or	US-PGPUB	
		US-5399516-\$ or US-5283201-\$ or		
		US-6228698-\$ or US-6429078-\$ or		
		US-5817552-\$ or US-6211018-\$ or		
		US-6121089-\$).did. or		
	_	(US-20010024851-\$).did.	WAR	2002/06/20 11 22
14	5	(US-6121089-\$ or US-6211018-\$ or	USPAT	2003/06/30 11:23
		US-6429078-\$ or US-5817552-\$ or		
100	i	US-5283201-\$).did.	L	
Sparch His		/30/03 2:07:48 PM Page 7		

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	7	(("6255194") or ("5387540") or ("5719085")	USPAT	2003/06/26 11:49
		or ("5741740") or ("5763615") or		
		("5966616") or ("6225171")).PN.		
-	9	(("5733810") or ("5783491") or ("5753554")	USPAT	2003/06/26 11:50
		or ("5817558") or ("4272302") or		
		("4084175") or ("4003126") or ("3975221")		
		or ("6368920")).PN.		
-	0	("0048420").PN.	EPO;	2003/06/26 11:53
			DERWENT	
_	39	"0048420"	EPO;	2003/06/26 11:54
			DERWENT	
_	10	("4830975" "4939100" "4959326"	USPAT	2003/06/27 15:59
		"5155053" "5405787" "5552329"		
		"5580803" "5688704" "5698461"		
		"5736435").PN.		
_	19	5817558.URPN.	USPAT	2003/06/27 16:03
-	9	("3355598" "3412297" "3414740"	USPAT	2003/06/27 16:04
		"3518509" "3751722" "3752711"		
		"3761785" "3764396" "3823352").PN.		
_	31		USPAT	2003/06/27 16:05
_	6	("3503124" "3574010" "3775191"	USPAT	2003/06/27 16:09
		"3806771" "3878552" "3930300").PN.		
-	23	4003126.URPN.	USPAT	2003/06/27 16:10
-	2058	438/270-272,589.ccls.	USPAT;	2003/06/27 16:15
			US-PGPUB;	
			EPO; JPO;	
			DERWENT;	
			IBM_TDB	
-	747	438/270-272,589.ccls.	USPAT;	2003/06/30 08:22
			US-PGPUB	
_	636	438/270-272,589.ccls.	USPAT	2003/06/27 16:28